RE123 溶融凝固バルクの組織、臨界電流特性における RE 混合効果

Effects of RE-mixing on microstructure and critical current properties of

RE123 melt-solidified bulks

瀬戸山 結衣,山木 修,下山 淳一,山本 明保, 荻野 拓,岸尾 光二 (東大院工)

SETOYAMA Yui, YAMAKI Shu, SHIMOYAMA Jun-ichi, YAMAMOTO Akiyasu, OGINO Hiraku,
and KISHIO Kohji (Univ. of Tokyo)

E-mail: 6071721904@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

1. 緒言

REBa₂Cu₃O₃(RE123)溶融凝固バルクの臨界電流密度 J_c の改善にはピンニングセンターの分布の制御が必要であ る。RE₂BaCuO₃(RE211)相粒子は 123 相との界面がピンニ ングセンターとして働くため、その微細化と一様な分散が、 また、(Nd,Eu,Sm)123 溶融凝固バルク[1]に代表されるよう な RE 元素の混合が J_c 改善に有効であることが知られてい る。しかし RE 混合の効果は再現性にやや乏しく、起源は 十分に理解されていない。本研究では初期の原料化合物比 が RE123:RE211=7:3 であるバルクを、123 相原料の RE を Dy (123 相の包晶温度 T_p = 1010°C)や Y(1000°C)に固定 し、211 相原料の RE を Gd (1030°C), Y, Ho (990°C), Er (980°C)に変え作製を試みた。微細組織観察や超伝導特性 評価を通じて、RE の T_p の差が RE123 溶融凝固バルクの 211 粒子の大きさ、分布や J_c に及ぼす影響を調べた。

2. 実験方法

RE₂O₃ (RE: Gd, Dy, Y, Ho, Er), BaCO₃, CuOの原料粉を混合し、固相反応法により RE123 粉末と RE211 粉末を合成した。これらの粉末をモル比で RE123: RE211 = 7:3 となるように秤量し各々Ptを0.5 wt%添加して混合後一軸プレス(1 t/cm²)により 20 mm $\phi \times 10$ mm'のペレットに成型した。種結晶に Nd123 単結晶を用い、底面加熱方式の電気炉にて溶融凝固を行った。育成したバルクの様々な部分から約2 mm × 2 mm × 1 mm^{//c}の小片を切り出し、450°C 酸素気流中で100 h 以上アニールした。得られた試料について SEMによる微細組織観察、EDX による元素分析、SQUID による磁化測定からの超伝導特性の評価を行った。

3. 結果と考察

Gd211 を原料に用いた試料を除いてシングルドメイン のバルク育成に成功した。Dy123 を原料とした場合、211 原料として Er211 を用いた試料において、123 母相に分散 した 211 相粒子が他の試料よりやや微細となり、J。特性も 最も優れ、77K,2Tにおいて6×10⁴A/cm²に達した(Fig. 1)。 211 粒子やJ。の違いの原因を探るため、211 粒子の局所組 成を分析したところ、Ho211, Er211を原料に用いた試料で は原料の 211 粒子を Dy211 が囲うように 211 粒子が成長 している一方で、Y211を使用した試料では Dy123 の分解 によって生成した Dy211 を核とした 211 相粒子の存在も 確認できた(Fig. 2)。このような 211 粒子の組成やサイズに 違いが生じた原因は考察中であるが、Tpの差により、徐冷 過程における包晶反応開始の温度やそのミクロな空間的 分布へ影響が及んだことが一因と考えられ、部分溶融状態 から急冷したバルク内の元素分布を調べることを予定し ている。

一方、Y123 を原料に用いたバルクでは、211 原料に Dy211を用いた試料が磁場中で最も高い J_c (77 K, 2 T にお いて 4 × 10⁴ A/cm²)を示した。これは 123 結晶内の RE 混合 によるものではなく、RE イオン半径が比較的大きな Dy123 において、Ba サイトへの RE の部分固溶がピンニ ング力改善に寄与したためと考えている。

講演では還元雰囲気下で高温ポストアニールを行った 行い、RE/Ba 固溶を抑制させた試料における *J_c-H* 特性も 含めて、2種の RE を含む RE123 溶融凝固バルクにおける 臨界電流特性の改善指針を議論する。

参考文献

[1] M. Muralidhar et al., Phys. Rev. Lett. 89 (2002) 237001.







Fig. 2. Backscattered electron image of polished surface parallel to the *ab*-plane of (Dy,Y)123 bulk.

— 28 —

低温固相反応原料を用いた Y123 溶融凝固バルクの作製 Synthesis of Y123 melt-solidified bulks starting from raw powder prepared by solid-state reaction at low temperature

山木 修, 下山 淳一, 瀬戸山 結衣, 山本 明保, 荻野 拓, 岸尾 光二 (東大院工) YAMAKI Shu, SHIMOYAMA Jun-ichi, SETOYAMA Yui,YAMAMOTO Akiyasu, OGINO Hiraku and KISHIO Kohji (Univ. of Tokyo) E-mail: 3450281928@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

1. はじめに

REBa₂Cu₃O₂(RE123)溶融凝固バルクは高磁場下でも高い J_cを示すことから、強力な超伝導磁石としての応用が進められ ており、特に、磁気薬剤搬送などでは小型で高い捕捉磁場特 性を持つバルクの開発が期待されている。一方、近年の冷凍 機冷却技術の発達によって77K以下の低温での超伝導機器 応用が容易になり、低温でのJ_cの改善も重要な課題になって いるが研究例が少なくその指針は確立していない。そこで本 研究では高い捕捉磁場特性を有する小型超伝導バルクの開 発を目的とし、ピンニング力強化の観点から低温で優れたJ_c を示す Y123 溶融凝固バルクの作製を試みた。

2. 実験方法

従来は Y123、Y211 の粉末を別々に作製し、これらを任意 のモル比で混合していたが、本研究ではモル比で Y₂O₃: BaO₂: CuO = 13: 34: 48 となるように秤量し、さらに Pt 粉末を 0.5 wt%加えて混合後 20% O₂/Ar 気流中、800°C で 60 h 焼 成することにより Y123 と Y211 を 7: 3 の比で含む原料粉末を 作製した。得られた原料粉末を一軸プレス(100 MPa)により 10 mm ϕ ×8 mm'のペレットに成型し、Nd123 単結晶を種結晶とし てペレットの上面中央に置き、底面加熱方式の電気炉にて空 気中で溶融凝固を行った。作製した溶融凝固バルクから小片 を切り出し、所定の温度にて 100 hの酸素アニールを行った後、 SQUID 磁束計による磁化測定から T_c 、 J_c を評価した。

3. 結果と考察

溶融凝固によりシングルドメインから成る 8 mm ゆの Y123 バ ルクが得られた。従来の Y123 と Y211 粉末を混合した原料粉 末、および Y123とY211を同時に生成させた原料粉末を用い て育成した Y123 バルクの Y211 の粒径が 0.6 μm 以下である 割合はそれぞれ~31%、~42%であり、新しい原料作製方法が Y211の微細化に有効であることがわかった。Fig.1にこれらの 40 K における Jc の磁場依存性を示す。凡例の a(c)-2 は a-growth 領域(c-growth 領域)における種結晶から2mm 離れ た位置の試料片を意味する。原料粉末の作製方法を変えたこ とにより、特に a-growth 領域の J。が大幅に改善した。これは a-growth 領域に多く含まれる Y211 粒子の微細化によってピ ンニング力が向上したためである。Fig. 2 にバルクの機械的強 度を改善する目的で Ag2O を 10 wt%加え、さらに従来の方法 では Y211 を微細化する目的で加えられていた Ptを加えずに 作製した試料の40KにおけるJ。の磁場依存性を示す。Pt無 添加試料の J。はゼロ磁場下で Pt 添加試料とほぼ同じであっ たが、a-growth 領域、c-growth 領域いずれにおいても磁場中 でより高い J。を示した。この結果は高価な Pt 添加が新しい原 料作製方法の採用によって不要となったこと、および Pt 無添 加のほうが高捕捉磁場バルクの開発に重要な磁場中での J. 改善に有利であることを示唆している。Fig. 3 に Ag2O を 10 wt%加え、GaをCu-O 鎖のCu に対して0.5 mol%, 1 mol%ド ープしたバルクの 40 K における J。の磁場依存性を示す。Ga の微量ドープによるピンニング力向上[1]は本研究でも再現し、 a-growth領域では1T以上で、c-growth領域では全磁場領域 で J_c が改善した。なかでもGaを0.5 mol%ドープした c-growth 領域の試料は、~3 T で 5×10⁵A cm⁻²という非常に高い J_cを記 録した。



Fig. 1 Enhancement of J_c of Y123 melt-solidified bulk starting from Y123/Y211 powder calcined at 800°C.



Fig. 2 Magnetic field dependence of J_c at 40 K for Pt-free and Pt-added Y123 melt-solidified bulks.



Fig. 3 Magnetic field dependence of J_c at 40 K for Ag- and Ga-doped Y123 melt-solidified bulks.

参考文献

[1] Y. Ishii et al., Appl. Phys. Lett., 89 (2006) 202513.

Dy123 系超伝導バルク磁石のパルス着磁における微細組織と温度特性

Microstructural analysis and temperature changes of Dy123-based bulk superconducting magnet

in pulsed-field magnetization processes

<u>木伏 貴映</u>, 岡 徹雄, 太田 博之, 福井 聡, 小川 純(新潟大); 横山 和哉(足利工大); 村上 明(一関高専) <u>KIBUSHI Takaaki</u>, OKA Tetsuo, OTA Hiroyuki, FUKUI Satoshi, OGAWA Jun (Niigata University); YOKOYAMA Kazuya (AIT); MURAKAMI Akira (INCT)

E-mail: f12c058h@mail.cc.niigata-u.ac.jp

1. はじめに

超伝導バルクは、優れた磁場捕捉性能を有する[1]。超伝 導バルクを着磁する方法にパルス着磁法(PFM)があり、コン デンサからの放電によりコイルにパルス磁場を発生させ、これ をバルクに捕捉させる。パルス着磁では着磁の際、バルク内 部での磁束線の動的運動に伴いバルクが発熱する。

一方、バルク表面には Fig.1 に示されるような GSB(Growth sector boundary)と呼ばれる強い磁場を捕捉するが侵入速度 が遅く、侵入量の少ない領域、GSR(Growth sector region)と 呼ばれる選択的に磁場が侵入する領域がある。また、GSB、GSR を比較すると顕著に着磁量の差があることが報告されて いる[2]。

これらのことから、発熱と着磁量は関係していると考えられる。そのため、本報告ではGSB、GSRの二つの領域での磁場 捕捉の差を検討するために、磁場測定、温度測定を行ったの で以下に報告する

2. 実験方法

試料となる超伝導バルクは \$ 30mm×t10mmのDy系バルク (新日鉄製)を用いた。バルクはGM冷凍機(AISIN製 GD101S)を用いた磁極中に設置し、最低30Kまで冷却した。 パルス磁場印加の際のバルク表面の磁束密度を観測するた めに、GSBまたはGSR上の中心からの距離rがr=0,3,6,9,15mm となる5つの地点をホール素子(Bell, BHT921T)を用いて測 定した。バルク表面の温度は、磁場による誤差の少ないセル ノックス温度センサーを用いてホール素子と同様にGSBまた はGSR上で中心からの距離がr=0,3,6,9,15mmとなる5つの地 点を測定した。実験では5Tの印加磁場をバルクに印加した。 磁場印加の際のGSB、GSR上の磁束密度、温度特性をそれ ぞれホール素子及びセルノックス温度センサーによって観測 する。1回の実験で1箇所の地点の磁束密度、温度特性を観 測し、その後データを統合することによって発熱による特性及 び捕捉磁場の特性を検討する。

3. 実験結果および考察

まず、5Tの磁場を印加した際のGSB、GSRでの磁束密度の 測定結果から、パルス印加時に、各領域に侵入する磁場を経 過時間変化で検討する。Fig.2に、GSBへ5Tの印加磁場をバ ルクに印加した際の経過時間変化による磁場の侵入量、図3に GSRへ5Tの印加磁場をバルクに印加した際の経過時間変化 による磁場の侵入量を示す。中心からの距離r=0mmではバル クの中心であるため、GSB、GSRの特性は同じである。2つの図 から、GSBとGSRでは経過時間変化により、侵入磁場の特性が 変化していることが分かる。Fig.2に示されるGSBは下に凸の形 状をした特性を示しているのに対し、Fig.3に示されるGSRでは 上に凸の形状をした特性を示している。また、侵入量を比較す ると、中心からの距離r=3,6,9mmでは、時間9msの際に侵入磁 場量が約1Tの差を示していることが分かる。このことから、磁場 侵入量はGSRのほうがGSBの方が多いことが分かる。

次に、GSB、GSRの領域による温度特性を検討する。中心からの距離r=0mmではバルクの中心であるため、GSB、GSRの 温度特性は同じである。r=3,6,9,15mmでは、それぞれ温度特 性の波形はバルクの中心からの距離が開くにつれて温度特 性の最高到達温度がそれぞれ変化し、高くなっていることが 実験から示された。

4. まとめ

磁場侵入量から検討することでGSB、GSRではそれぞれ特 性の差があり、GSRのほうが磁場侵入量が多いことが分かった。 また、温度特性の比較では、GSRはGSBに比べて最高到達温 度が高いことが分かった。以上のことから、磁場侵入量と温度 特性は関係していると考えられる。



Fig.1 Bulk sample surface



Fig.2 Magnetic field penetration property (GSB)



Fig.3 Magnetic field penetration property (GSR)

参考文献

- 1. 山村昌 他, "超伝導工学 改訂版", オーム社, (2005) pp.47-51
- H.Fujishiro, T.Naito and M.Oyama, "Three-dimensional simulation of magnetic flux dynamics and temperature rise in HTSC bulk during pulsed field magnetization", Physics Procedia 36 (2012) pp.687-692

— 30 —

高温超伝導バルク磁石の反復着磁による磁場捕捉挙動と発熱現象 Flux-trapping and heat generation in iterative pulsed-field magnetization process for HTS bulk magnet

<u>岡 徹雄</u>, 石塚 大地, 木伏 貴映, 太田 博之, 小川 純, 福井 聡, 佐藤 孝雄(新潟大学); 横山 和哉(足利工大);村上 明(一関高専);H. シュトプフェル(IFWドレスデン) <u>OKA Tetsuo</u>, ISHIDUKA Daichi, KIBUSHI Takaaki, Ota Hiroyuki, OGAWA Jun, FUKUI Satoshi, SATO Takao (Niigata University); YOKOYAMA Kazuya (Ashikaga Inst. Tech.); MURAKAMI Akira (INCT); Henry STOPFEL (IFW Dresden) E-mail: okat@eng.niigata-u.ac.jp

1. はじめに

ー旦溶融して粗大な粒に合成された高温超伝導バルク体 はその強いピン止め力により優れた磁場捕捉性能をもつこと から擬似的な永久磁石(バルク磁石とよぶ)となる。その簡便 な着磁方法として、超伝導状態で外部から磁場を印加するパ ルス着磁法(PFM)があり、その磁場捕捉性能は5Tを超える[1]。 ー方、PFM においては、超電導体内部で量子化した磁束の 運動による発熱がバルク磁石の捕捉磁場性能を著しく下げる ことがよく知られている。これまで PFM による磁場捕捉性能の 向上はおもに反復した複数回の磁場印加で得られており、印 加前の試料内部のお磁場の存在が、侵入する量子化磁束の 挙動と捕捉磁場性能に大きく影響する。より強い磁場捕捉を めざすためにはこの着磁挙動の理解が不可欠であるため、著 者らは5T の磁場を温度30K において6回反復印加し、磁束 侵入の挙動と発熱による温度変化を直接測定して評価した。

2. 実験方法

材料内部の気泡を低減して機械的強度を向上させた Dy1 23系バルク磁石(φ30mm×t10mm、新日鉄製)[2]を用い、 Fig.1のモデル図に示す装置で実験を行った。バルク磁石は GM 冷凍機(AISIN, GD101S)により30.6Kまで伝導冷却し、液 体窒素冷却したコイルとパルス電源(日本電磁測器、 SBV-10124、120mF)を用いて、5Tのパルス磁場を6回印加し て着磁した。捕捉磁場の挙動と温度はホールセンサー (F.W.BELL、BHT-921)とCERNOX抵抗温度計(CX-1050-SD-4L)により評価した。測定位置は磁場侵入の経路と考えら れる結晶成長領域(GSR)上の点を選んだ(Fig. 1)。

3. 結果と考察

バルク表面の周辺(r=15mm)と中心(0mm)での温度変化を 印加磁場の順に測定した結果をFig. 2に示す。磁場印加によ って起こる発熱により最大29Kの温度上昇があるが、ピーク温 度の振る舞いが位置によって大きく異なることがわかる。発熱 は周辺部のみでおこり、中央部はほとんど発熱せず、その温 度上昇は周辺部からの伝熱によるとみられる。この傾向は印 加磁場回数で変化しない。2回目の磁場印加から温度上昇は 急激に減少し発熱量の減少を示唆した。Fig. 3に各位置での 磁場侵入の変化△Bと発熱量、そこから導出した粘性損失の 磁場印加回数依存性を示す。すでに存在する磁場によって 後のパルスによる磁場侵入は抑制され、ΔBが2回目以降に 急激な減少を呈するとともに、これに伴って発熱量も低下する。 6回の磁場印加でそれは初回の34.5%となり、反復印加が発 熱の抑制に非常に効果的であることがわかる。発熱のもととな る粘性損失はこの傾向によく一致し、粘性損失の寄与が支配 的であることを暗示した。

- H. Fujishiro, et al.: Physica C, Vol.445-448 (2006) p.334-338,
- H. Teshima, et al.: Abstracts of CSJ Conference, Vol. 77 (2007) p.158



Fig.1 Experimental setup of PFM process



Fig.2 Temperature changes after the PFM application of 5 T at various sensor positions



Fig.3 Variations of heat generation, viscous loss, and penetrating fields in iterative 5 T field application

多重リング QMG バルクマグネットの作製とパルス着磁特性 Pulse magnetization properties of multi ring QMG magnets

<u>森田</u> 充, 手嶋 英一(新日鉄住金); 綿崎 将大, 都築 啓太, 三木 基寛, 和泉 充(東京海洋大) <u>MORITA Mitsuru</u>, TESHIMA Hidekazu(NSSMC), WATASAKI Masahiro, TSUZUKI Keita, Miki Motohiro, IZUMI Mitsuru(TUMSAT)

E-mail: morita.d98.mitsuru@jp.nssmc.com

1. はじめに

単結晶状の 123 相中に 211 相が微細分散したバルク状酸 化物超電導材料(QMG[®])は、高磁場中においても高い臨界 電流密度特性を有するため、着磁工程を経て、強力な磁場を 発生する永久磁石的な応用が提案・検討されている[1,2]。比 較的簡便な着磁方法としてパルス着磁法があるが、超電導状 態で高密度の磁束を入れるため大きな熱が発生する。そのた め超電導特性の不均一が増幅され、均一に高密度の磁束を 着磁することは難しかった[3]。今回、リング形状の QMG を入 れ子状に配置することにより、バルク体中を流れる超電導電流 の流路を制御することで着磁過程での磁場分布を制御するこ とによって、比較的容易に対称性に優れた磁場分布が得られ る QMG バルクマグットの試作および評価を行ったので報告す る[4]。

2. パルス着磁用 QMG バルクマグネットの特徴

円柱状 QMG の場合、着磁後、図 1(a)のように磁場分布が 不均一になっている状況では、径方向の電流成分があり、こ れが非対称の原因と言える。そこで周方向に切れ込みを設け、 径方向の超電導電流を図 1(b)のように制御することを狙った。

3. 実験結果·考察

3-1 試料作製

試料は、図2に示すようにリング状QMGを入れ子に配置した入れ子タイプ(Type-1)と図3に示す厚さ1.5mmの五重リングのQMG円板を13枚積層したリング積層タイプ(Type-2)の2 個を作製した。各リング状QMGは、樹脂で接着し、サイズはいずれも外径:60mm、厚さ:20mm。外周をステンレスリングで補強した。

3-2 静磁場着磁実験

室温ボア径:100mmの超電導マグネットを用い、3Tの磁場 強度で静磁場着磁を行った。図4に各試料の77Kにおける着 磁後の試料表面での捕捉磁束分布を示す。入れ子タイプで は、若干、材料内部の不均質による分布の乱れが見られるが、 リング積層タイプでは、同心円状の極めて均一な分布が得ら れた。

3-3 パルス着磁実験

渦巻き型コイル間に試料を配置後、液体窒素中で、コンデ ンサーからの放電によりパルス電流を通電し、パルス着磁を行 った。着磁は3回行い、最大磁場を3T→4T→5Tと増しながら 行った。図5に5T着磁後の試料表面から4mmの位置での捕 捉磁束分布を示す。入れ子タイプで周辺部に若干乱れが見 られるものの、ほぼ同心円状の捕捉磁束分布が得られた。通 常、同じサイズの一体物のバルクマグネットでは、同様の着磁



Fig.1 Currents in bulk magnets trapping asymmetrical field (a) or symmetrical field (b)

を行った場合、不均一な磁束分布となることから、パルス着磁用の各試料では、径方向の超電導電流が抑制され、同心円状に近い均一な磁場分布が得られやすいことが確認できた。 今後は、より低温での着磁実験と接着方法の検討を行う。



Fig.2 Fabrication of a multi-ring QMG magnet (Type-1)



Fig.3 Fabrication of a multi-ring QMG magnet (Type-2)



Fig.4 Distributions of trapped field by field cooling



Fig.5 Distributions of trapped field by pulse magnetization

- 1. 森田充、松田昭一: New Superconducting Materials Forum News, No*10* (1988) 15
- M. Morita, et al.: Abstracts of CSJ Conference, Vol. 41 (1989) p.14
- H. Fujishiro et al.: Supercond. Sci. Technology 16(2003) 1-7
- 4. 田口龍馬;平成21年度東京海洋大学大学院修士学位論文

MRIを用いたバルク超電導体の静磁場着磁過程の評価 Evaluation of Field Cooling Method of the Bulk Superconductor using MRI

<u>仲村 髙志</u>,玉田 大輝,巨瀬 勝美(理研、筑波大大学院),柳 陽介,伊藤 佳孝(イムラ材研) <u>NAKAMURA Takashi</u>, TAMADA Daiki, KOSE Katsumi (RIKEN, U of Tsukuba), YANAGI Yousuke, ITOH Yoshitaka(IMRA) E-mail: takashi.nakamura@riken.jp

1. はじめに

我々はバルク超電導体を用いた NMR/MRI 用超電導磁石 を開発している[1,2]。ここで重要な要素は非常に均一な磁 場を形成することである。このため MRI の位相差を用いた磁 場分布計測法[3]で静磁場着磁過程を精密に計測することに より、均一磁場空間形成のための新たな知見を得たのでこれ を報告する。

2. 装置構成

NMR で構造解析が可能になるように、直径 60mm バルク 体内部に直径 3 mm 長さ 5 mm の空間に 1 ppm 以下の均一 磁場領域が形成される構成を有限要素法による電磁界解 析を用いて計算し、その結果バルクの内径を 28 mm 長さ を120 mm と決定した[2]。昨秋の報告[3]で静磁場着磁過 程について報告したが、磁極の温度が 77K で XYZ ともに 7割程度に画像が収縮した。これはバルク体の完全反磁 性による効果により傾斜磁場コイルの磁場が減衰するこ とが原因だと考えた。このため本実験では直径 60 mm 内 径 28 mm 厚さ 20 mm の EBCO バルクを 6 個積層させた磁石 A と傾斜磁場を発生する部分にあたる中央部分のバルク 内径を長さ74mmだけ厚さ36mmとした磁石Bを用意し、 その比較による傾斜磁場コイルの効率の変化を計測した。 バルク体の冷却にはGM パルス管冷凍機(AISIN, PR1211, 100V, 1200W)を用いた伝導冷却で実施した。

3. 実験

3-1 静磁場着磁

NMR/MRI には均一な強磁場と強度の制御(検出系の最 適化)が必要となるため着磁法として磁場中冷却(FC: Field Cool)法を用いた。着磁に際して、バルク体に対し て均一な磁場を与えるよう NMR 用のワイドボア超電導磁 石(JASTEC JRTC-300/89)を使用し、均一磁場をバルク自 身が乱さないように比透磁率が1に近い素材としてEuBCO 比透磁率(1.001)を使用した。着磁時の磁場強度は4.747 T、 着磁温度は50 K で実施した。着磁用の磁場を除いた後に 温度調整を停止し、1時間以上経過の後に着磁用磁石から 取り出した。

3-2 イメージング

バルク温度を下げる過程で傾斜磁場の効率が変化する現象は磁石 A が平均 69%に対して、磁石 B は 85%で2割程度の改善が見られた。バルク体が完全反磁性の効果を示す温度域で傾斜磁場コイルとの相互作用があることを考慮する必要があることが示唆された。

3-3 磁場計測

直径1mm のサンプルチューブ内にエチルアルコールを封入した試料を計測するようにした自作プローブにて磁石のZ 軸方向の磁場分布を計測した(Fig.1)。磁石中心(磁石上端部より87mm)の値を零に規格化し、磁場分布の変化をppmで示している。それぞれの計測範囲内での変位は磁石 A では 47 ppm, 磁石 B は 14 ppm という結果を得た。



Fig.1 Bulk Magnet Field Map (◇ Magnet A; ■ Magnet B)

4. まとめ

従来は同じ内径のバルク体を積層することによって構成して いた磁石を、計測に使用する中央内部を異なる内径(36mm) に拡張することによって、MRI 計測に必要な傾斜磁場コイル の効率が向上することを示し、これがバルク体の完全反磁性 との相互作用のためと考えている。また、NMR による磁石内 部の Z 軸方向の磁場計測によって磁石 B に磁場分布の向上 が見られた。また、着磁後のMRIによる計測においても磁石 B における磁場分布向上の効果が認められている。これらにつ いては会場にて報告したい。

- T. Nakamura, M. Yoshikawa, Y. Itoh, H. Koshino, *Concept Magn. Reson. B (Magn. Reson. Eng.)* 31B (2007) p.65
- 2. T. Nakamura, et. al. , TEION KOGAKU 46 (2011) p.139
- Matt Bernstein, et. al., Handbook of MRI Pulse Sequences (2004) p.558
- T. Nakamura, et. al. ,: Abstracts of CSJ Conference, Vol. 86 (2012) p.118

30 kA級高温超伝導導体の製作と試験(その2)(1)全体概要 Fabrication and testing of a 30 kA-class HTS conductor (2nd report)(1) Overview

<u>柳 長門</u>,夏目恭平,濱口真司,野口博基,田村 仁,三戸利行,相良明男(NIFS),寺﨑義朗(総研大), 伊藤 悟,川井健司,清野祐太郎,橋爪秀利(東北大)

YANAGI Nagato, NATSUME Kyohei, HAMAGUCHI Shinji, NOGUCHI Hiroki, TAMURA Hitoshi, MITO Toshiyuki, SAGARA Akio (NIFS), TERAZAKI Yoshiro (Sokendai);

ITO Satoshi, KAWAI Kenji, SEINO Yutaro, HASHIZUME Hidetoshi (Tohoku Univ.)

E-mail: yanagi@LHD.nifs.ac.jp

1. はじめに

概念設計が進んでいるヘリカル型核融合炉 FFHR-d1 の超 伝導マグネットシステムは蓄積磁気エネルギーが 160 GJ に及 び、3 次元形状をしたヘリカルコイル (大半径 15.6 m)には、最 大経験磁場 13 T で 100 kA 級の大電流導体が要求される[1]。 導体の選択肢のひとつとして高温超伝導 (HTS)線材を用いた 導体を間接冷却で使用することを検討している。HTS 導体は 冷却安定性が高く、コイルがクエンチする心配を大幅に軽減 できるとともに、巨大なヘリカルコイルを短尺導体の接続によ って迅速に製作できると期待される[2-4]。昨年より NIFS と東 北大学の共同研究として 30 kA 級の HTS 導体サンプルを製 作し、NIFS の大型導体試験装置を用いて特性試験を行って いる[5-7]。今回は、第2回の試験結果を中心に報告する。

2. 第1回試験結果の概要

導体サンプルにはフジクラ製 GdBCO 線材(FYSC-SC10、 幅 10 mm、厚み 0.22 mm、臨界電流~600 A@77 K、s.f.)を 20 枚用い、2列×10層で単純積層して銅ジャケットに収め、外側 からステンレスジャケットをボルト締めして全体を強固に固定し た。ステンレスジャケットの外側にヒータを仕込み、FRP ジャケ ットを被せて断熱することで液体ヘリウム中において温度 30 K までの試験を可能としている。通電時の強大な電磁力を支持 するため、20 mm 厚のステンレス板で全体を支持した。サンプ ル全体はレーストラック形状として、東北大学によって開発さ れた機械的ブリッジジョイントによって接続して1ターンループ を形成した。サンプルの写真(第2回試験時)と導体試験装置 内における設置の様子を Fig. 1 に示す。スプリットコイルの磁 場を変化させることによってサンプルに電流を誘起する方式を 採用し、計算されるインダクタンスと接続抵抗の予測値より550 秒の減衰時定数を期待した。実験の結果、温度 20 K におい て30 kA以上の電流を1分間以上流すことに成功し、45 kAの 臨界電流を観測したが、時定数は80-90秒と期待値の数分の 1であり、45 kA以上に到達すると急激に電流が減衰した[5,6]。 これは、2個ある接続部のうちの片側の接続抵抗が予測値の 10 倍ほど高かったことが原因であった[7]。そこで、接続部を改 良して第2回試験を行った。

3. 第2回試験結果の概要

接続部を改良したサンプルにおいて温度 20 K で臨界電流 を測定したときの通電波形を Fig. 2 に示す。サンプルの電流 はロゴスキーコイルとホール素子を用いて測定した。電流の減 哀時定数は約 300 秒であり、接続部からのクエンチは認めら れず、接続抵抗がほぼ期待値に近かったことが確認できた。 Fig. 2 では正方向の電流において約45 kA で臨界電流に達し ており、電流波形がピーク付近でフラットになっているが、これ によるクエンチは発生していない。臨界電流を越えた余剰分 の電流が銅ジャケットを流れることで安定に通電できたものと 考えられ、最小伝播電流がこの臨界電流以上であったとも理 解できる。温度を4Kに下げてさらなる高電流までの通電を試 みたところ、磁場1Tにおいて約 70 kA まで到達した。この場 合はクエンチが生じ電流が急速に減衰したが、臨界電流が最 小伝播電流を越えていたことに対応する。

本発表では試験の背景と概要を説明し、続く2件の発表に おいて、臨界電流の測定と解析、および、接続抵抗測定の詳 細について述べる。



Fig. 1 Schematic illustration of the 30-kA class HTS conductor sample installed in the large-conductor testing facility at NIFS (right) together with a photo of the second sample (left).



Fig.2 Waveforms of the sample current and bias magnetic field during the second test at temperature 20 K.

- [1] A. Sagara et al.: Fusion Eng. and Des. 87 (2012) 594.
- [2] H. Hashizume et al.: Fusion Eng. and Des. 63 (2002) 449.
- [3] N. Yanagi et al.,: Fusion Sci. and Tech. 60 (2011) 648.
- [4] Y. Terazaki et al.: Plasma Fusion Res. 7 (2012) 2405027.
- [5] N. Yanagi et al.: Abstract CSJ Conf. 86 (2012) 3C-a01.
- [6] Y. Terazaki et al.: Abstract CSJ Conf. 86 (2012) 3C-a02.
- [7] S. Ito et al.: Abstract CSJ Conf. 86 (2012) 3C-a03.

30 kA 級高温超伝導導体の製作と試験(その2)(2)臨界電流測定結果 Fabrication and testing of a 30 kA-class HTS conductor (2nd report)(2) Excitation results

<u>寺崎 義朗</u>(総研大);柳 長門、夏目 恭平、濱口 真司、野口 博基、田村 仁、三戸 利行、相良 明男(NIFS); 伊藤 悟、川井 健司、清野 祐太郎、橋爪 秀利(東北大)

<u>TERAZAKI Yoshiro</u> (Sokendai); YANAGI Nagato, NATSUME Kyohei, HAMAGUCHI Shinji, NOGUCHI Hiroki, TAMURA Hitoshi, MITO Toshiyuki, SAGARA Akio (NIFS); ITO Satoshi, KAWAI Kenji, SEINO Yutaro,

HASHIZUME Hidetoshi (Tohoku Univ.)

E-mail: terazaki@nifs.ac.jp

1. はじめに

ヘリカル型核融合炉FFHR-d1のマグネット設計オプシ ョンのひとつとして、接続構造を持った高温超伝導(HTS) 導体の研究開発を行っている[1, 2]。これまでに REBCO 線材を用いて 10 kA 級 HTS 導体を製作し、原理検証を行 う[1]とともに、低抵抗接続が原理的に可能であることを 確認している[3]。今回、核融合炉用 HTS 導体の本格的な 開発に向けて 30 kA 級導体を製作し、昨年 8 月(第1回) [4-6]と今年 3 月(第2回)の2度にわたり通電試験を行 った。第1回試験では 20 K, 6 T で 45 kA の臨界電流を計 測したものの、これ以上の電流では接続部からの発熱に よってクエンチした。そのため第2回試験では接続部に 改良を施し[7, 8]より広い温度領域で臨界電流の測定を行 った。本講演では臨界電流の測定結果と解析について報 告する。

2. 臨界電流測定結果

導体は GdBCO 線材(2列10層)を銅ジャケット内に 単純積層し、銅ジャケットの周りをステンレスジャケッ トで囲う構造とした。その周りを FRP ジャケットで覆い、 隙間をシリコン樹脂で埋めて断熱を施した。これを電流 リードのないレーストラック形状にし、直状部の片方に 導体接続構造を設けた。導体の通常部(接続構造のない 方)の中央のステンレスジャケット上にセルノックス温 度計とヒータを取り付け、導体の温度調整を可能にした。 試験はバイアス磁場を変化させて通電を行う誘導方式を 用いた。

臨界電流の測定結果を Fig.1 に示す。ここで、バイアス コイルの磁場は線材の c 軸に垂直方向にかけた。図より、 20 K, 6.5 T では 45 kA、4.2 K, 1 T では約 70 kA の臨界電流 が得られている。現在、積層されたテープ線材における 臨界電流の分布と導体サンプルの作る自己磁場分布とを 自己無撞着に解く数値解析を行っており、実験で観測さ れた臨界電流の温度、磁場依存性の再現を試みている。 また、導体のステンレスジャケット上に複数のホール素 子を貼り付けて電流分布の測定も行っており、これにつ いても解析中である。これらの詳細は発表にて報告する。

Fig.2にはサンプルに 30 kA 以上の電流を約 20 分間流 したときの波形を示す。第 2 回試験では改良された接続 部の接続抵抗が小さく、臨界電流より最小伝播電流が大 きい領域では、臨界に達した後もクエンチすることなく 電流を流すことができた。これを利用して、F バイアス磁 場のランプレートを一定に保つことで臨界電流近傍の電 流を通電し続けることができた。バイアス磁場の減少に 伴い、サンプルの臨界電流が上昇し、サンプルに流れる 電流が増加している様子がうかがえる。臨界電流以上に 流れようとする電流は線材の周りを囲う銅ジャケットに 流れ、ジュール熱として消費されて減衰しているものと 思われる。よって、臨界電流の磁場依存性を連続的に測 定することができた。Fig.1中の曲線は、この結果である。



Fig.1 Critical current of the HTS conductor sample measured at various temperatures as a function of bias magnetic field $(B \perp c)$. The current observed in the continuous excitation in Fig. 2 is also plotted.



Fig.2 Temporal evolutions of the current of the HTS conductor sample and bias magnetic field observed in the continuous excitation.

- [1] N. Yanagi et al, Fus. Sci. and Technol., 60 (2011) 648.
- [2] H. Hashizume et al., Fus. Eng. and Des., 63 (2002) 449.
- [3] Y. Terazaki et al., Plasma and Fus. Res., 7 (2012) 2405027.
- [4] N. Yanagi, et al.: Abst. CSJ Conf., Vol. 86 (2012) p.214
- [5] Y. Terazaki, et al.: Abst. CSJ Conf., Vol. 86 (2012) p.215
- [6] S. Ito, et al.: Abst. CSJ Conf., Vol. 86 (2012) p.216
- [7] N. Yanagi, et al.: Abst. CSJ Conf., Vol. 87 (2013) 1C-p01
- [8] S. Ito, et al.: Abstract CSJ Conf., Vol. 87 (2013) 1C-p03

30 kA 級高温超伝導導体の製作と試験(その2)(3) 接合部抵抗評価 Fabrication and test of a 30 kA class HTS conductor (2nd report) (3) Evaluation of joint resistance

 伊藤 悟, 川井 健司, 清野 祐太郎, 橋爪 秀利(東北大);

 柳 長門, 夏目 恭平, 濱口 真司, 野口 博基, 田村 仁, 三戸 利行, 相良 明男 (NIFS); 寺崎 義朗(総研大)

 <u>ITO Satoshi</u>, KAWAI Kenji, SEINO Yutaro, HASHIZUME Hidetoshi (Tohoku Univ.)

 YANAGI Nagato, NATSUME Kyohei, HAMAGUCHI Shinji, NOGUCHI Hiroki, TAMURA Hitoshi, MITO Toshiyuki, SAGARA Akio (NIFS), TERAZAKI Yoshiro (Sokendai);

 E-mail: satoshi.ito@qse.tohoku.ac.jp

1. はじめに

ヘリカル型核融合炉 FFHR-d1[1]のマグネットに適用できる 100 kA 級の高温超伝導 (HTS) 導体の開発へ向け, 30 kA 級 HTS 導体サンプルの製作と試験を行っている。我々の研究グ ループではマグネットを分割製造し,組み立てて使用する分 割型高温超伝導マグネットを提案しており[2,3],HTS 導体サ ンプルは機械的ブリッジジョイント[4,5]を用いた接合部を有す る。昨年 8 月に 30 kA 級 HTS 導体サンプルを製作して通電 試験(第1回試験)を行った[6-8]が,接合抵抗が予測よりも高 く,接合部よりクエンチした。そこで接合部構造を改良したサ ンプルを再製作し、今年 3 月に通電試験を行った。本講演で は,改良した接合部の設計・製作および通電試験(第 2 回試 験)における接合抵抗の評価結果を報告する。

2. 第1回試験のサンプル解体と接続部の再設計・再製作

第1回, 第2回試験ともに, 導体サンプルは, 2列10層に 単純積層された GdBCO テープ (フジクラ製 FYSC-SC10)を銅 ジャケット,ステンレスジャケット内に収めて製作している。Fig. 1に第2回試験におけるサンプル構造を示す。サンプル全体 はレーストラック形状として,機械的ブリッジジョイントにより接 続して1ターンループとしている。第1回試験では、接続抵抗 が予測よりも高くなったが、サンプルを解体してみたところ、 Fig. 1 に示すように GdBCO テープの階段部の一部が乗り上 げ,接触面積の低下および応力集中による線材の損傷が観 察され、それが高い接合抵抗が得られた原因であることがわ かった。また、GdBCO テープ 1 層の機械的ブリッジジョイント の要素試験では、接合応力が 50 MPa 以上で接合抵抗が安 定的に低下することが得られていたが、第1回試験のサンプ ルでは, 接合応力を与えるステンレスジャケットの塑性変形が 発生するという制約で約 35 MPa 程度の接合応力しか与えら れなかった。そこで、ステンレスジャケットの厚さを10 mmから 20 mm に変更し, 最大 100 MPa の接合応力を負荷できるよう に改良した。また、応力集中による線材の損傷を回避するた めに, 接合面およびジャケット間に挿入するインジウム箔の設 置位置・厚さ・サイズを調整して, 接合部の施工を行った。

3. 接合抵抗の評価

第1回,第2回試験の接合抵抗の評価結果をFig.2に示 す。いずれの結果についても,接合部の温度4.2K,通電電 流30kAのときの電圧値より算出した接合抵抗である。また, 機械的ブリッジジョイントにおいては接合部が2ヶ所あることに なるため,それぞれの接合抵抗をFig.2に載せている。Fig.2 より,第1回試験では,片側(#2)の接合抵抗が~約25 nΩで 要素試験結果からの予測値の10倍程度だったのが,第2回 試験では両側(#1#2)の接合抵抗の合計が~約5 nΩであり, 接合抵抗が大きく低減できた。また,第1回試験で観測された 接合部からのクエンチは第2回試験では観測されなかった。 第1回試験では,クエンチ後(接合部)に接合抵抗が上昇した が,第2回試験では,臨界電流を超えた後のクエンチ(通常 部)は何回か観測されたものの,試験全体を通じて,接合抵 抗の上昇は観測されなかった。したがって, クエンチを起こさ ないために十分に低い接合抵抗を実証できたと言える。

今回得られた接合抵抗より,接合抵抗率を算出すると~約 17 pΩm²であり,この値を用いてFFHR-d1のヘリカルコイルの 接合部を冷却するために必要な冷却電力を計算すると約 5 MW となる(その他,核発熱分などを冷却するために必要な 冷却電力が約 4 MW)。低温超伝導設計オプションにおける マグネット全体の冷却電力は約 30 MW と見積もられており, 分割型高温超伝導マグネット設計を導入したヘリカルコイル の冷却電力は十分に低いと言える。



Fig. 1 Sample's structure in the second experiment



Fig. 2 Joint resistance depending on magnetic field at 30 kA

- 1. A. Sagara, et al.: Fusion Eng. Des. Vol. 87 (2012) p.594
- 2. H. Hashizume, et al.: Fus. Eng. Des., Vol. 63 (2002) p.449
- 3. N. Yanagi, et al.: Fus. Sci. Tech., Vol. 60 (2011) p.648
- 4. S. Ito, et al.: IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 22 (2012) p.6400104
- 5. K. Kawai, et al.: IEEE Trans. Appl. Supercond, Vol. 23, (2013), p.4801704
- 6. N. Yanagi, et al.: Abst. CSJ Conf., Vol. 86 (2012) p.214
- 7. Y. Terazaki, et al.: Abst. CSJ Conf., Vol. 86 (2012) p.215
- 8. S. Ito, et al.: Abst. CSJ Conf., Vol. 86 (2012) p.216

核融合炉に向けたアルミニウム合金被覆 Nb₃Sn 導体の大電流化 Development of large-current aluminum-alloy-jacketed Nb₃Sn conductors for fusion

<u>高畑 一也</u>,田村 仁,三戸 利行,今川 信作,相良 明男 (NIFS) <u>TAKAHATA Kazuya</u>, TAMURA Hitoshi, MITO Toshiyuki, IMAGAWA Shinsaku, SAGARA Akio (NIFS) E-mail: takahata@LHD.nifs.ac.jp

1. はじめに

現在,核融合科学研究所(NIFS)では、ヘリカル型核融合 炉 FFHR-d1 の設計を行っている。FFHR-d1 は、大型ヘリカ ル装置(LHD)の実験で得られた知見を最大限に生かすため に、LHD の4倍の相似形となっている[1]。この超伝導マグネ ットに使用する間接冷却方式導体として、アルミニウム合金被 覆 Nb₃Sn 導体の開発を進め、現在までに5kA@12T級導体の 開発に成功している[2]。今回は、この技術を応用して、実規 模である 100kA@12T 級導体の設計、試作に着手した。

2. 100kA@12T 級導体の設計

図1と表1に、FFHR-d1 用に設計した 100kA@12T 級アルミ ニウム合金被覆 Nb₃Sn 導体の断面と諸元を示す。ケーブルは 7 本サブケーブル(中心の1本は銅素線)を 36 本撚り合わせ たラザフォードケーブルである。これを反応熱処理した後に、 クエンチ保護のための純アルミニウム薄板で挟み込み、熱伝 導率がステンレス鋼に比べて高いアルミニウム合金ジャケット で被覆する。熱処理後にジャケット被覆することからこの製法 を「リアクト・アンド・ジャケット法」と呼ぶ。ジャケットの複合化に は、素線に損傷を与えないように、摩擦撹拌接合(FSW)を用 いる。

3. Nb₃Sn に加わる真ひずみと臨界電流の推定

本導体の大きな特長は Nb₃Sn に加わる真ひずみの履歴を 予測/制御できる点にある。FFHR-d1 の場合,巻線の平均曲 げ半径(約 6m)でケーブルを熱処理すれば,巻線時の曲げ ひずみを原理的にキャンセルできる。冷却時の熱ひずみは複 合則で予測でき,真ひずみで-0.43%(圧縮),その後の励磁 時の最大ひずみは構造解析から予測でき,+0.19%(引張)と なる。トータルで-0.24%(圧縮)の真ひずみとなり,これは素線 単独を冷却したときのひずみに近い。つまり,素線単独で測 定した臨界電流を本数倍した値を,この導体の臨界電流値と して設計することが可能となる。その点で,ひずみに関して不 確実な要素のあるケーブル・イン・コンジット導体と比べて優 位性がある。また,ケーブルは低融点金属で含浸されている ため,素線に局所的な付加ひずみが加わることもない。

4. 100kA@12T 級導体の試作

図2に今回試作した導体の写真を示す。超伝導素線には 1.6mm 径のブロンズ法 Nb₃Sn 線を使用した。7本撚サブケー ブル(1本は銅素線)を4.5mm 径の円形断面に成型し,さらに 厚さ8.4mm のラザフォードケーブルに撚線,成型した。熱処 理の後,上下2分割のアルミニウム合金ジャケットをFSW によ って両サイドから接合し,100mm×25mm 断面の複合導体とし た。今回は製作可能性を見極めることを第一目的としたため, ラザフォードケーブルの製造工程を一部簡略化した。(36本 撚りのラザフォードケーブルではなく,12本撚りケーブルを3 列に並べた。)アルミニウム薄板の挿入も省略した。いくつか の製作工程の省略はあったものの,実機の導体製作に関し て重大な問題点は見当たらなかった。

今後さらに、素線臨界電流の最適化、素線劣化有無の調 査などを行い、実機導体製作を模擬した導体試作と性能評 価試験を行う計画である。



Fig. 1 Aluminum-alloy-jacketed Nb₃Sn superconductor for the fusion reactor FFHR-d1

Table 1 Specifications of the conductor

Conductor dimension (mm)	100× 25
Cable space (mm)	84.0×8.4
Strand diameter (mm)	1.6
Cable type	Rutherford
Cabling pattern	(6SC+1Cu) ×36
Filled material in cable space	Low-melting-point
	metal, Sn-Bi
Jacket material	A6061-T6
Welding method of jacket	Friction Stir Welding
	(FSW)
Critical current	~200 kA @ 12 T
Operating current	100 kA @ 12 T
	-



Fig. 2 Prototype of aluminum-alloy-jacketed Nb₃Sn superconductor

謝辞

導体の開発に際し,古河電気工業(株),古河スカイ(株)の 協力をいただきました。ここに感謝の意を表します。

参考文献

[1] H. Tamura, et al.: Abstracts of CSJ Conference, Vol. 86 (2012) p.103.

[2] K. Takahata, et al.: Abstracts of CSJ Conference, Vol. 82 (2010) p.55.

LHDヘリカルコイルにおける常伝導伝播時のバランス電圧の再考 Reconsideration of evaluation of balance voltages during a normal zone propagation in the LHD helical coils.

<u>今川 信作</u>, 柳長門, 三戸利行 (NIFS) <u>IMAGAWA Shinsaku</u>, YANAGI Nagato, MITO Toshiyuki (NIFS) E-mail: imagawa@LHD.nifs.ac.jp

1. はじめに

大型ヘリカル装置(LHD)のヘリカルコイルに採用されている 超伝導導体は,アルミニウム安定化材が超伝導撚線の片側の みに配置されているため,常伝導伝播の際に電流重心のシフト による誘導電圧が生じる。ヘリカルコイルは内側から I, M, Oの 3ブロックに分割されているため、1つのブロックで常伝導部が 伝播する際に,他のブロックのバランス電圧には誘導電圧のみ が検出される。各ブロックに誘起される誘導電圧は常伝導伝播 位置によって大きさが異なることから, バランス電圧を分析する ことにより、常伝導伝播位置を同定することが可能である。以前 の報告[1]では,常伝導伝播時の抵抗成分(非誘導分)が常伝 導部の長さに比例すると仮定したため,常伝導伝播位置は3ま たは4層目と推定していた。実際には常伝導部の先端では電 流拡散に起因する高い抵抗値が現れるため, ヘリカルコイルで 観測されている「短い常伝導部の片側伝播」の場合には、抵抗 成分が常伝導長さに比例するという近似は成り立たない。そこ で,電流拡散に伴う実効抵抗の時間変化を考慮してバランス電 圧の分析をやり直した。

2. 評価手法

ヘリカルコイル導体内で電流重心が超伝導撚線と安定化材の間を転流する際に各ブロックに誘起される誘導電圧は、各ブロックがこの導体位置に作る直交磁場 B_b に比例する。ヘリカルコイル断面内の各導体中心位置におけるIブロックの B_b に対する M ブロックの B_b の比 α を表1に示す。I と M ブロックのバランス電圧を各々、 e_1 と e_M とおくと、I ブロックを伝播する常伝導部の抵抗成分 V_R は、 $V_R = e_1 - e_M/\alpha$ で与えられる。

一方,短い常伝導部の片側伝播の場合の導体抵抗値の時間 変化は、モデルコイルでの計測により,図1に示す回帰曲線で 近似でき、常伝導伝播開始から回復開始までの「伝播時間 t_r」 を仮定することにより,回帰曲線が定まる。ピックアップコイルで 実測された伝播速度から積分距離が求まるので,V_Rを計算す ることができる。これらの2通りの方法で求めた結果を比較する ことにより,抵抗成分の分離と伝播位置の同定が可能である。

3. 評価結果

典型的な例として 14 回目の常伝導伝播の場合を図2に示す。 曲線は導体抵抗値変化の回帰曲線の積分により求めた $V_{\rm R}$ で あり、バランス電圧から求めた $V_{\rm R}$ と比較すると、 α =0.7 が最適で あることが分かる。特に伝播開始時と伝播停止後の電圧変化に は t_r の影響が小さいので、明確である。この数値を表1と比較す ることにより、常伝導伝播が1層目で生じたことが分かる。この結 果は、ピックアップコイルの検出データの解析によって得られた 結果[2]と一致しており、1層目がもっとも磁場が高いことからも 妥当である。2通りの評価結果が伝播途中において偏差が大き い理由は、 t_r を一定あるいは偏差が磁場強度分布に比例すると いう仮定が単純過ぎるからで、実際には複雑に変化していると 考えられる。同様の方法により、全ての常伝導伝播を評価した 結果については当日に報告する。

参考文献

- 1. S. Imagawa et al.: IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 13 (2003) 1484.
- S. Imagawa et al.: IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 21 (2011) 2316.

Turn	L8	L7	L6	L5	L4	L3	L2	L1
Т3	-1.87	-4.95	6.4	1.78				Max.
	-2.74	-16.7	3.76	1.62				Min.
T4	-1.67	-3.54	19.1	2.36	1.24			
	-2.36	-7.40	5.84	2.00	1.19			
T5	-1.56	-2.94	746	3.07	1.45	0.94		
	-2.14	-5.20	-121	2.40	1.35	0.93		
T6	-1.48	-2.57	2380	3.85	1.60	0.96		
	-1.98	-4.23	-92.8	2.86	1.47	0.95		
T7	-1.42	-2.36	530	4.93	1.81	1.09	0.79	
	-1.88	-3.64	-2691	3.33	1.63	1.06	0.78	
T8	-1.37	-2.20	-6.21	6.40	2.02	1.17	0.81	
	-1.80	-3.31	-32	3.86	1.77	1.13	0.80	
Т9	-1.34	-2.10	-5.35	8.09	2.22	1.25	0.87	0.69
	-1.74	-3.09	-17.6	4.43	1.90	1.19	0.86	0.67
T10	-1.31	-2.03	-4.81	10.16	2.37	1.31	0.89	0.68
	-1.70	-2.95	-13.2	4.91	2.01	1.24	0.89	0.67
T11	-1.30	-1.98	-4.54	12.14	2.47	1.34	0.90	0.68
	-1.67	-2.85	-11.2	5.27	2.07	1.26	0.89	0.67
T12	-1.29	-1.96	-4.39	13.41	2.52	1.35	0.90	0.68
	-1.65	-2.80	-10.5	5.51	2.11	1.27	0.90	0.67
T13	-1.28	-1.95	-4.35	13.94	2.54	1.36	0.91	0.68
	-1.65	-2.78	-10.2	5.58	2.12	1.28	0.90	0.67

Table 1 Max. and Min. ratio of the magnetic field in the

overturning direction by M-block to that of by I-block.



Fig. 1. Fitting curve for voltage drop of the LHD-HC conductor during propagation and recovery of a normal zone at 11.2 kA, 4.4 K. The distance of voltage taps is 23 mm.



Fig. 2. Calculated normal component of voltage during the 14th propagation of a normal zone in the LHD helical coil.

CIC 導体ジョイント部における超電導素線-銅スリーブ間の抵抗分布解析 Analysis of Resistance Distribution between Strands and a Copper Sleeve in a CICC Joint

森村 俊也, 宮城 大輔, 津田 理(東北大);

濱島 高太郎(八戸工業大);谷貝 剛(上智大);高畑 一也,尾花 哲浩(NIFS) <u>MORIMURA Toshiya</u>, MIYAGI Daisuke, TSUDA Makoto(Tohoku University), HAMAJIMA Takataro(Hachinohe Institute of Technology); YAGAI Tsuyoshi(Sophia University); TAKAHATA Kazuya, OBANA Tetsuhiro(NIFS) E-mail: morimura@ecei.tohoku.ac.jp

1. はじめに

核融合炉における超電導マグネットを構成する CIC 導体は, 多数の超電導素線を多段階に撚り合わせたケーブルをコン ジットに収納した構造となる。CIC 導体同士の接続(ジョイント) 方法の一つとして,コンジットを剥がし,ケーブルをむき出しに した導体をボックス型の銅スリーブに圧縮収納する「ラップジョ イント」がある[1]。この方法では,電流は素線-銅スリーブ間の 接触部を流れるため,素線-銅スリーブ間抵抗分布は,導体 内部の電流分布に大きく影響を与えることが予想される。

本研究では、ラップジョイントを模擬した試験サンプルを製作し、素線-銅スリーブ間の抵抗分布を実測した。さらに、 我々が考案した推定手法[2]より求めた素線軌跡を用いて、 素線-銅スリーブ間の抵抗分布を解析し、実測結果と比較す ることで、導体内素線軌跡の推定手法の妥当性を検証した。

2. 素線-銅スリーブ間抵抗分布の実測

製作した試験サンプルの概略図を Fig.1 に,諸元を Table1 にそれぞれ示す。各素線に電流リードと電圧タップを取りつけ,四端子法により素線-銅スリーブ間の抵抗値を測定した。冷媒 は液体ヘリウム,通電電流は 6 A とした。

測定結果のヒストグラムを'Measured'として Fig.2 に示す。 Fig.2 より、素線-銅スリーブ間の抵抗分布が不均一であること がわかる。なお、電圧値が小さく測定不能となった素線の抵 抗値は 0Ωとし、このような素線数は 146 本であった。これは、 素線がインジウム箔を介して銅スリーブと接触しているためと 考えられる。その他の素線は、銅スリーブと非接触であるため、 素線間転流を起こし、抵抗が発生したと考えられる。

3. 素線軌跡の推定

CIC 導体は段階的に素線が撚り合わされているため, n 次 サブケーブルは, その重心を中心として複数の(n-1)次サブケ ーブルを撚り合わせた構造となる。また, 長手方向に垂直な 断面において, 同じ次数のサブケーブルの断面積は全て等 しい。よって, 長手方向の任意の座標 z における導体断面に ついて, 各次数のサブケーブルが占める多角形を段階的に 求め, 各素線の座標を導出した。さらに, 求めた素線座標に 摂動を加え, 最終的な素線軌跡を導出した[2]。

素線座標が異なる2種類の初期断面を用いて推定した素 線軌跡から求めた抵抗分布を'Simulated 1,2'として Fig.2 に 示す。素線-銅スリーブ間の接触判定は,銅スリーブと素線の 座標を比較して行った[1]。また,各抵抗分布の特徴的な値を Table 2 に示す。Fig.2 と Table 2 より,抵抗分布の実測結果と 推定素線軌跡から求めた解析結果が良く一致している。よっ て,推定した素線軌跡は,素線-銅スリーブ間抵抗分布の解 析に有効であると言える。

4. まとめ

ジョイント部を模擬した試験サンプルを用いて素線-銅スリ ーブ間抵抗分布を実測した結果,不均一な抵抗分布が得ら れた。これに対し,我々が考案した手法により推定した素線軌 跡を用いて素線-銅スリーブ間抵抗分布を解析し,結果を比 較したところ, 傾向が一致した。これにより, 素線-銅スリーブ 間の抵抗分布がその接触状況に大きく依存し, 電流分布にも 影響を与える可能性があることが分かった。以上より, 今後 CIC 導体内部の電流分布を解析する際に, 我々が考案した 導体内素線軌跡の推定手法が有効であることが示された。



Fig.1 Schematic view of a measurement sample

Table 1 Spe	ecifications of	f sample	CICC a	and a	copper	sleeve
-------------	-----------------	----------	--------	-------	--------	--------

CICC	number of strands	486
	strand diameter [mm]	0.89
CICC	cable size [mm]	20.5×24.8
	conductor length [mm]	210
Copper	sleeve length [mm]	75
Sleeve	sleeve size [mm]	18.8×23.0
Indium Sheet	thickness [µm]	50.0

Table 2 Characteristics of resistance distribution between a strand and a copper sleeve

* *				
/	Measured	Sim.1	Sim.2	
Number of	146	149	156	
$0 \ \Omega$ strands	140	140	150	
Average $[\mu\Omega]$	0.4006	0.3890	0.3861	
Standard	0.3558	0.3465	0.3511	
deviation $[\mu\Omega]$	0.0000	0.5405	0.3311	



- [1] 中澤 忍, 他.: 低温工学, Vol.46 No.8 (2011) P.474-480
- [2] D.Miyagi, et al.: IEEE Trans. Appl. Supercond. Vol.22 No.3 (2012) P.4802104

JT-60SA 中心ソレノイド用ジョイント部の抵抗測定試験

Joint Resistance Measurement of JT-60SA Central Solenoid

<u>村上 陽之</u>, 木津 要, 土屋 勝彦, 小出 芳彦, 吉田 清(原子力機構); 尾花 哲浩, 高畑 一也, 濱口 真司, 夏目 恭平, 今川 信作, 三戸 利行(NIFS);

MURAKAMI Haruyuki, KIZU Kaname, Tsuchiya Katsuhiko, KOIDE Yoshihiko, OSHIDA Kiyoshi (JAEA);

OBANA Tetsuhiro, TAKAHATA Kazuya, HAMAGUCHI Shinji, NATSUME Kyohei, IMAGAWA Shinsaku, MITO Toshiyuki (NIFS); E-mail: murakami.haruyuki@jaea.go.jp

1. はじめに

JT-60SA 装置の中心ソレノイド(CS)は、Nb₃Sn 素線を用い たケーブル・イン・コンジット導体を用い、複数のパンケーキ巻 きコイルを接続し製作される[1]。TFコイルや EF コイルに比べ 限られた空間に設置する必要のある CS では、省スペースで 接続できるバットジョイントを用いて製作される。

ジョイント部の接続抵抗が要求値である 5nΩ以下を満足す ることを確認するため、実機と同様の方法で製作したサンプ ルを用いて、ジョイント部の接続抵抗測定試験を日本原子力 研究開発機構(JAEA)と核融合科学研究所(NIFS)が共同で実 施した。本発表では、接続抵抗測定試験および同時に実施し たジョイント部のクエンチ試験について報告する。

2. 試験サンプル

試験は図 1,2 に示すジョイント部を 2 ヶ所持つヘアピン形 状のサンプルを用いて行った。ジョイント部両端に取り付けた 電圧タップで計測される電圧と通電電流から抵抗を求めた。 ジョイント部両端に温度計を取り付け、平均値をジョイント部の 温度とした。

冷却は SHe をサンプル中央から供給し行った。供給する SHe 温度を変化させることでサンプル温度を 4.5K~12K の間 で調節した。スプリットコイルを用いてジョイント部に外部磁場 を印加し、最大 20kA を通電し試験を実施した。

3. 接続抵抗測定試験

接続抵抗測定試験は通電電流を 0kA から 50A/s の速度 で上昇させ、途中 5kA、10kA、15kA、20kA でそれぞれ 200 秒ホールドし、50A/sの速度で減少させた。磁場 0~4T、温度 4.5K の条件および実機運転条件である磁場 2T、温度 7.0K で実施した。試験の結果を図 3 に示す。いずれの条件におい ても要求値の 5nΩ以下を満足することが確かめられた。

4. クエンチ試験

クエンチ試験は、ジョイント部の運転可能領域を測定する ため実施した。電流を 20kA に固定し温度を上昇させる運転 温度上限試験と、温度を固定し電流値を上昇させる運転電流 上限試験を実施した。磁場 2~4T、温度 8~12K の条件で試 験を実施した。試験の結果を図4に示す。20kAのデータは運 転温度上限試験の結果であり、他のデータは運転電流上限 試験の結果である。

図 4 より磁場や温度を上げることでクエンチが生じる電流 が低くなることがわかった。これはジョイント内の臨界電流値が 減少したことに原因があると考えられる。実機運転条件である 磁場 2T、電流 20kA において、SHe 流量 3g/s(実機は 6g/s) の場合、11K 程度までクエンチが生じないことがわかった。こ れは、想定されている 7Kの運転温度に対して 4K のマージン があることを示しており、導体の最小温度マージンである約 1.3K[2]に比べ裕度が大きく、ジョイント部は安定して運転でき ることがわかった。

以上の結果より、JT-60SAのCSに用いるバットジョイントは 実機運転に問題なく使用できることが確かめられた。

- 1. K. Yoshida, et al.: Physica C, 470 (2010) pp. 1727-1733
- H. Murakami, et al.: Proceedings of ICEC24-ICMC2012, (2013), pp. 575-578



Fig.1 Joint sample of JT-60SA central solenoid



Fig.2 Detail view of joint component





JT-60SA ヘリウム冷凍機の仕様

Specification of the helium refrigerator for JT-60SA

<u>神谷 宏治</u>,大西 祥広、小出 芳彦、吉田 清 (原子力機構)、Frederic MICHEL (フランス原子力庁) Koji KAMIYA, Yoshihiro ONISHI, Yoshihiko KOIDE, Kiyoshi YOSHIDA (JAEA), Frederic MICHEL (CEA) E-mail: kamiya.koji@jaea.go.jp

1. はじめに

JT-60SA のヘリウム冷凍機は、2012 年 9 月に最終的な性 能仕様が日欧で合意され、11 月に調達取決めが調印された。 JT-60SA ヘリウム冷凍機は、コールドボックス、外部コールド ボックス(ACB)、ヘリウム圧縮機、及びヘリウムガス貯槽で構成 される(Fig.1)。既存建屋を再使用するためヘリウム圧縮機は コールドボックスから約 60 m 離れた場所に設置する。

JT-60SA ヘリウム冷凍機は超伝導コイルとコイル構造物、 高温超伝導電流リード、サーマルシールド、およびクライオポ ンプを冷却し、4.5 Kで約9 kWの冷凍能力を持つ[1]。本講演 では、JT-60SA ヘリウム冷凍機の詳細な仕様と今後のスケジ ュールについて報告する。

2. 基本設計

JT-60SA 冷凍機は Fig.2 に示すように、ACB に接続された 3 つの超臨界へリウムループ(CP)をもつ。CP1 はトロイダル磁 場コイル(TFC)とコイル構造物を 0.4 MPa(G)、4.4 K、876 g/s の超臨界へリウムで冷却し、CP2 は中心ソレノイド(CS)と平衡 磁場コイル(EFC)を 0.4 MPa(G)、4.4 K、960 g/s の超臨界へリ ウムで冷却する[2]。CP3 は 0.4 MPa(G)、3.7 K、270 g/s の超 臨界へリウムでクライオポンプを冷却する。3.7 K の熱浴は超 低圧ポンプ(VLP)で液体へリウムを減圧して得る。サーマルシ ールド(TS)と高温超伝導電流リード(HTS-CL)は、それぞれ 80 K、1.4 MPa(G)、404 g/s 及び 50 K、0.4 MPa(G)、25 g/s の圧 縮へリウムガスで冷却する。80 K は液体窒素で供給するため、 膨張タービンの数は 3 機で設計されている。

またプラズマパルス運転に対して、7m³の液体ヘリウムバッファを利用してヘリウム冷凍機への熱負荷を分散一定化することや、400Vの低電圧圧縮機を用いることで初期費用を抑制した。JT-60SAのヘリウム量は全体で約3.7 tonに達し、冷凍機のメンテナンス時は1500 m³、1.4 MPa(G)のヘリウムガスタンクでヘリウムを貯槽する。

3. 冷凍能力

Table 1 に示すように、4.4 K 超伝導コイルの熱負荷はポンプ 負荷を含めて定格 3.2 kW であり、同様に 80 K サーマルシー ルドは 35.58 kW となる。これに 50 K 高温超伝導電流リードと 3.7 K クライオポンプの熱負荷を加えると、4.5 K 相当熱負荷 は定格で 5.62 kW、設計値最大で 8.67 kW に達する。

全ての設計値が同時に最大値をとる確率は小さいため、最 も確からしい値を統計的に算出し、仕様値とした。このため定 格および最大最小値に対しモンテカルロ法[3]を適用し、99% 確度の熱負荷として 7.91 kW を得た。これにポンプ損失を加 えた合計約9 kW が JT-60SA 冷凍機の冷凍能力となる。

4. 今後のスケジュール

JT-60SA 冷凍機は 2014 年 3 月に設計を完了し、欧州で 製造を開始する。2015 年 4 月に原子力機構那珂研究所に輸 送された後、設置を開始する。設置後、約 1 年間の試運転を 経て 2016 年 10 月に完成する予定である。

参考文献

 F. Michel, et al.: Advances in Cryogenic, Vol. 57A (2012) p.78

- K. Kamiya, et al..: TEION KOGAKU Vol. 46 No.1 (2011) p. 10
- M. Wanner, et al.: Fusion Engineering and Design 86 (2011) p.1511



Fig.1 An isometric view of the helium refrigerator system for JT–60SA $\,$



Fig.2 Schematic of JT-60SA helium refrigerator

Table 1 Summary of cryogenic loads of JT-60SA

Cryogenic loads including Δ P	unit	Nom load	Max load	99 % Confidence
80 K heat load	kW	35.58	44.49	42.00
50 K mass flow rate	g/s	21.8	25.0	25.0
4.4 K heat load	kW	3.20	4.18	3.64
3.7 K heat load	kW	0.071	0.085	0.082
4.5 K equivalent heat load	kW	5.62	8.67	7.91